® 日本国特許庁(JP)

①特許出願公開

@公開特許公報(A)

平3-122544 JP403122544A

®Int. Cl. 5

識別記号

庁内整理番号

❸公開 平成3年(1991)5月24日

G 01 N 3/00

Z 7005-2G

審査請求 未請求 請求項の数 6 (全4頁)

薄膜材料の機械的特性測定装置 60発明の名称

> 顧 平1-260030 ②特

頤 平1(1989)10月6日 22出

茨城県土浦市神立町502番地 株式会社日立製作所機械研 也 清水 浩 @発明者

茨城県土浦市神立町502番地 株式会社日立製作所機械研 道 弘 辺 個発 明 者 渡 究所内

茨城県勝田市大字稲田1410番地 株式会社日立製作所東海 敏 之 (2)発 明

東京都千代田区神田駿河台4丁目6番地 株式会社日立製作所 创出 願 人

弁理士 小川 勝男 外1名 0代 理 人

1. 発明の名称

群膜材料の機械的特性額定装置

- 2. 特許請求の範囲
 - 1.基板上に釋膜を形成してサンプルの反り変形 量を測定し、この反り変形量から辨膜の膜応力 を算定し、あるいは群膜の機械的特性を算定す る装置において、少なくとも2個のサンプルを 収納する容器と、サンプルを置くオプテイカル フラツトとサンプルを任意の諡皮まで加熱、冷 却し、あるいは一定の温度に保つ温度調整装置 と、容器内の雰囲気を任意の気体に変え、ある いは真空学団気にするガス排気装置とガス導入 装置と、サンプル及びオプテイカルフラヴトに サンプルの反り変形量と認定するためのレーザ ーピームを照射するレーザーピーム発生装置と、 サンプル及びオフテイカルフラツトにレーザー ピームを導く光学系と、サンプル及びオプテイ カルフラツトに取射されたレーザーピームの反 射ビームをスチールカメラ又はテレビカメラに

導くための光学系と、前記テレビカメラによつ て得られた画像を処理し、機械的特性を算出す るための処理装置からなるものであることを特 徴とする釋談材料の機械的特性器定裝置。

- 2.特許請求の範囲第1項記載の装置においてレ ーザービーム発生装置は、サンプルの反り変形 量を湖定するために適切な波長のレーザービー ムを発生するものであることを特徴とする薄膜 材料の機械的特性測定装置。
- 3.上記レーザーピーム発生装置のレーザーとし て、色楽レーザー又はエキシマ、窒素、He-Na等の気体レーザー又は該気体レーザーから の高周波により励起される色米レーザー、又は ルピー等の固体レーザー又は該固体レーザーか らの高脚波により縁起される色米レーザー、又 は波長可変レーザー、又は自由電子レーザーを 用いたことを特徴とする難談材料の機械的特性 湖定装置。
- 4.特許請求の範囲第1項記載の装置においてレ ーザービームを導く光学系はレンズ、鏡、半透

明鏡、ビームエキスパンダーから成るものであることを特徴とする薄膜材料の機械的特性調定 装置。

ζ

- 5. 特許請求の範囲第1項記載の装置においてサンプルの反り変形量の測定にオプテイカルフラットの表面で反射されたレーザービームとサンプルの表面で反射されたレーザービームの干渉により生じたニュートンリング像を用いることを特徴とした深膜材料の機械的特性測定装置。
- 6. 特許請求の範囲第1項記載の装置において測定される確認材料の機械的特性は確認の内部応力と熱能張係数とヤング率であることを特徴とする確認材料の機械的特性測定装置。(9)上記可以付出を持つ2種類の基板上に目的とする確認材料をスパッタリング法、蒸発法などを用いて形成し、このサンブルを調一考期気に生むで熱定の基皮まで加熱あるいは冷却した際に生じて熱応力のサンブルによる差異から算定すると、

びヤング率に依存することを利用する摄動リード 法がある。

(発明が解決しようとする課題)

上記従来技術は任意の温度における確認材料の 膜応力測定について配慮がされておらず、室温以 外の状態での測定ができないという問題点があっ た。

本発明は任意の温度における薄膜材料の腰応力の高精度な測定を可能にすることを目的としている。

従来技術は薄膜材料のヤング車を測定する際、 薄膜単体のサンプルが必要であること、測定装置 が大がかりになること、等の欠点があつた。

本発明は基板上に薄膜を形成したサンプルを用いて、容易にヤング率を測定することを目的としている。

本発明の他の目的は、薄膜材料の熱膨張係数を 容易に測定することにある。

〔 課題を解決するための手段〕

上記目的を達成するために、温度調整装置によ

3. 発明の詳細な説明

〔産業上の利用分野〕

本発明は電子デバイスに使用される薄膜材料の 膜応力及び機械的特性測定装置に関する。

「従来の技術」

り、サンプルを収納する容器内部の温度を任意に 制御できるようにしたものである。

また、室温以外の状態でサンプルの反り変形量を測定するために、比較的波長の短かいレーザービームの干渉効果により反り変形量を測定できるようにしたものである。

さらに、薄腹材料のヤング半と熱膨張係数を容易に測定するため、目的とする薄膜材料を異なった2個の基板上に形成したサンブルを用い、これを同時にサンブル収納容器に収納し、同時に温度変化を与えながら反り変形量を測定するようにしたものである。

(作用)

温度調整装置は、サンプル収納容器内の温度をモニターし、その情報をフィードバックすることにより、指示された温度よりも容器内部の温度が低ければヒーターを作動させ、逆に示措された温度よりも容器内部の温度が高ければヒーターを停止させる。それによつて、目的の温度までサンプルを加熱冷却させること、又一定の温度にサンプ

ルを保つことができる。

レーザービームは光学系によりサンプル収納容 器内部に導かれ、サンプルの置かれたオプテイカ ルフラットとサンプル表面で反射され、これららり 射されたレーザービームは干渉し、ニュートンリング像を形成する。このニュートンリング像の明 緑と暗線のそれぞれの高さの歪は、 レーザービームの波長の2分の1となるので、こ のニュートンリング像からサンプルの反り変形量 を測定できる。

ガス排気装置とガス導入装置は、サンプル収納 容器内部を真空非関気にした後、Ar, № 2 など の不活性ガスをサンプル収納容器内部に導入する ために存在する。それによつて、大気中では酸化 しやすいサンプルについても、酸化させることな く、薄膜の内部応力、薄膜の熟態張係敷、薄膜の ヤング率を測定することが可能となる。

この装置は異なる熱膨強係数、ヤング率を持つ、 2 種類の基板上に脊膜を形成した、2 コのサンプ ルを同時に目的の温度まで加熱、又は冷却し、そ れらの反り変形 量を調定する。このとき、第1のサンブルの基板の無影景係数、ヤング率ポアソン比をそれぞれα1、E1、*1 とし、第2のサンブルの基板の無影景係数、ヤング率ポアソン比をそれぞれα2。E2、*2 とし、サンブル1、サンブル2のそれぞれの静膜の長さを & 1、 & 2とし、基板の厚さを D1、D2とし、稀膜の厚さを d1、 d2とし、沸膜の熱影景係数、ヤング率、ポアソン比をそれぞれ、α2、E2、V2 とし、これらのサンブルに Δ T の温度変化を与えた時の、サンブル1 及びサンブル2の反り変形量の変化域が δ 1、δ 2 であるとすれば、D1》 d 1かつ D2》 d 2の時、これらの量の間には

$$\frac{8 \delta_{1}}{a_{1}} = \frac{6 E_{1} (1 - v_{1}) d_{1}}{E_{1} (1 - v_{2}) D_{1}^{2}}$$

$$\frac{8 \delta_{2}}{a_{2}} = \frac{6 E_{1} (1 - D_{2}) d_{2}}{E_{2} (1 - V_{2}) D_{2}^{2}}$$

という関係が成り立つ。この2つの式はΕェ、 αェに関する連立方程式なので、Εェ, αェについ

て解くことができ、これによつて薄膜のヤング率、 熱膨張係数を求めることができる。

テレビカメラは干渉の結果生じた、サンプルの 反り変形量を示すニュートンリング像を記録し、 データ処理装置に送る。これによつて任意の時点 における測定又は連続的な測定が可能となる。 (字版例)

以下、本発明の一実施例を第1回により説明す 2

電気炉1はサンプル収納器を兼ねており、これにはガス排気口2とガス導入口3が付いていま空にはガスが気のものに置換、あるいいま空にできる。電気炉1中にはオプテイカルフラット 5が備えられており、この上にサンプル4を置く、レーザー発生部8で生じた単色光11はピームなエキスパンダー9によびハーフミラー7を経た後、センズ6。12およびハーフミラー7を経た後、は気炉1内に入る。そサンプル4で反射された単色光とサンプル4で反射された単色光が干渉し、ニュートンリング像を形成した

後、この像は、レンズ12、13を経て外部に取 り出され、スチールカメラ10などにより記録さ れる。この時、電気炉1の温度を所望の温度に設 定しておけば、いろいろな温度におけるサンプル の反り変形量が間定できる。図中には示していな いが、熱影張係数、ヤング率の異なる2種類の基 板上に目的とする獐膜を形成した、2コのサンプ ルを使用すれば、その反り変形量の差異から稼膜 のヤング率、熱影張係数を算出することができる。 又、薄膜形成時の温度まで電気炉1により加熱す れば、その温度での反り変形量から成膜時に普積 される真性な痒臓の応力を知ることも可能である。 単の光11を得るためには、レーザー光ではなく、 水銀燈などの光をフイルターに通したものを用い ても良い。スチールカメラ10の代わりに、テレ ピカメラ等を用い、影像データを、データ処理装 鼠に送れば、連続的な湖定も可能である。

第2回は単色光によりニュートンリング像が生成される原理を示す。単色光14はオプテイカルフラット表面で反射した単色光15とサンブル表

面で反射した単色光16に分かれる。これら反射 した単色光は、オプテイカルフラット5とサンプ ル4とのすきまが、

$$\frac{1}{2}$$
 1 · n

と表わされるときに強めあい、

$$\frac{1}{2} \lambda \left(n + \frac{1}{2} \right)$$

と表わされるときに剥めあう。ここに、 A は単色 光の波長、n はO以上の整数である。従つて、明

1 線-明線,暗線-暗線の高さの差は- 1 となり、 2

サンブルの反り変形量を測定できる。反り変形量をより高精度に測定したい場合は、より短い改長のレーザー光を用いるか、より短い改長の光のみを透過させるフイルターを用いれば良い。

本実施例によれば稼獲材料の内部応力、熱膨低 係数、ヤング率を高稽度に測定することが可能で ある。

(発明の効果)

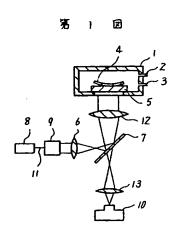
本発明によれば、サンプルの反り変形量を高常度に測定できるので、薄膜の内部応力、熱膨受係 数、ヤング半を容易に測定することができる。

4. 図面の簡単な説明

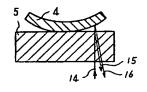
第1図は本発明による薄膜材料の機械的特性測定装置の断面図、第2図はオプテイカルフラット上に置かれたサンプルの反り変形量測定方法の原理を示す図である。

1 … 世気炉、4 … サンプル、5 … オプテイカルフラント、11… 単色光。

代理人 弁理士 小川勝



第 2 团



- 1 电气炉
- 4 42
- 5 17 74711774
- 11 重点身